

使用手順

- 0.05に
九十九は
7x

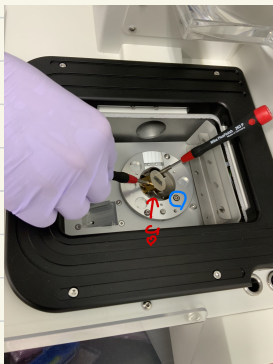
● Cryo 法 付-20°C 入子 扉 を 又 開 け、
乾 (乾) の 4 分 鐘 に 入 子 入 子。



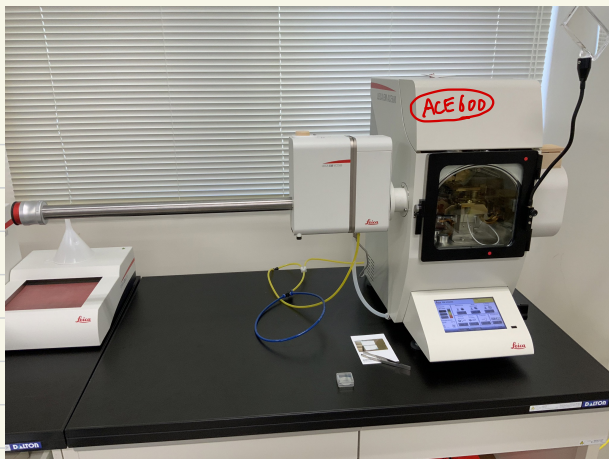
- ④ 1.4V-1.5V 左右 好 EM VCM へ。
⑤ EM VCM Attach



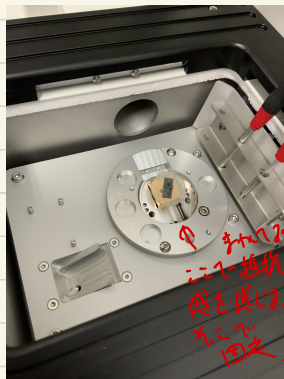
※A型のドウバー
下に入れればOKです



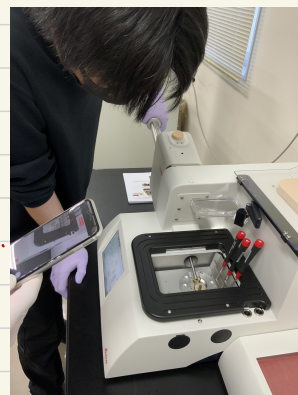
↪ 穴 洞 緩 ぬる と 台 たい 判 はん 子 子.



ACE 600 17
サンワトルホルト
←

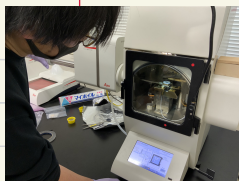


④ 入力抵抗
に抵抗
感を感じる。
以下
田之。



横を差し入ける、
 横に... → Detach
 → ACE600 ~
 → Attach!
 (ACE600 n)

⑥



棒を入れて
サンプルを中へ。



⑦

Sputtering

↓
Gold (他の金属材料に変更可).

↓ <30nm 厚に変更可.>

Sputter START ↓

勝手に真空になりスputter する。

～ 30nm 厚 30min くらい ～

終了後

⑧ Transfer → Detach → サンプルを EM VCM へ。

《厚さ》

Sio₂ quartz 基板の表面に Au
厚さ 70nm, 20nm, 30nm くらい
に作る。